

2014年7月23日

シリコン売上高、設備投資額、研究開発費、営業利益推移  
(連結ベース)

(単位:百万円)

年度	I 売上高	対前年比	II 設備投資額	対前年比	II/I	III 研究開発費	対前年比	III/I	IV 営業利益	対前年比	IV/I
'99	644,492	103	72,499	43	11.2%	37,293	90	5.8%	-7,020		-1.1%
'00	790,047	123	91,811	127	11.6%	35,318	95	4.5%	78,555		9.9%
'01	589,359	75	94,403	103	16.0%	35,412	100	6.0%	-33,087		-5.6%
'02	657,034	111	81,037	86	12.3%	33,971	96	5.2%	17,248		2.6%
'03	681,212	104	120,798	149	17.7%	28,522	84	4.2%	41,640	241	6.1%
'04	779,856	114	151,115	125	19.4%	29,417	103	3.8%	90,539	217	11.6%
'05	908,959	117	158,463	105	17.4%	31,593	107	3.5%	129,519	143	14.2%
'06	1,221,995	134	224,306	142	18.4%	32,812	104	2.7%	281,874	218	23.1%
'07	1,452,974	119	337,414	150	23.2%	34,842	106	2.4%	420,324	149	28.9%
'08	1,251,826	86	248,194	74	19.8%	30,942	89	2.5%	253,199	60	20.2%
'09	613,630	49	71,870	29	11.7%	17,719	57	2.9%	-93,512		
'10	782,903	128	70,664	98	9.0%	17,191	97	2.2%	27,510		3.5%
'11	700,806	90	63,227	89	9.0%	25,943	151	3.7%	17,494	64	2.5%
'12	605,982	86	43,657	69	7.2%	24,000	93	4.0%	24,397	139	4.0%
'13	631,885	104	33,735	77	5.3%	26,509	110	4.2%	34,164	140	5.4%

(一般社団法人 新金属協会シリコン部会)

- 注: 1. 売上高は、輸出を含むシリコン販売金額。  
下請け、外注に対する原料販売は含まない。
2. 設備投資は、完成ベース。
3. 研究開発費は、人件費を含む総額とする。  
研究設備投資をⅡ、Ⅲいずれに計上するかは、各社の判断による。
4. 年度は、各社の決算期毎の年度。
5. 別会社による生産を行っている場合、Ⅰ、Ⅱ及びⅢとも、その総額とし、  
系列会社間の取引は含めない。
6. 2012年は、1社が決算期を変更したため、同社に関し12か月未満の実績で集計した。